

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T 922—2013

高纯铜化学分析方法 痕量杂质元素含量的测定 辉光放电质谱法

Methods for chemical analysis of high purity copper—
Determination of trace impurity elements content—
Glow discharge mass spectrometry

2013-10-17 发布

2014-03-01 实施

中华人民共和国有色金属
行业标准
高纯铜化学分析方法
痕量杂质元素含量的测定
辉光放电质谱法

YS/T 922—2013

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100013)
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址: www.gb168.cn

服务热线: 400-168-0010

010-68522006

2014年5月第一版

*

书号: 155066·2-26737

版权专有 侵权必究

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC 243)归口。

本标准负责起草单位:北京有色金属研究总院。

本标准参加起草单位:金川集团股份有限公司、东方电气集团峨嵋半导体材料有限公司、有研亿金新材料股份有限公司。

本标准主要起草人:王长华、秦芳林、王攀峰、刘英、孙泽明、李继东、童坚、臧慕文、邱平、文英、尚再艳。

高纯铜化学分析方法

痕量杂质元素含量的测定

辉光放电质谱法

1 范围

本标准规定了高纯铜中痕量杂质元素含量的测定方法,测定元素见表1。

本标准适用于高纯铜中痕量杂质元素含量的测定。各元素测定范围如下:硫、硒元素的测定范围为 $10\ \mu\text{g}/\text{kg}\sim 5\ 000\ \mu\text{g}/\text{kg}$,其余元素的测定范围为 $1\ \mu\text{g}/\text{kg}\sim 5\ 000\ \mu\text{g}/\text{kg}$ 。

2 方法原理

试料作为阴极进行辉光放电,在氩气氛下,其表面原子被溅射而脱离试料进入辉光放电等离子体中,在等离子体中离子化后被导入质谱仪。在每一元素同位素质量数处以预设的扫描点数和积分时间对相应谱峰积分,所得面积即为谱峰强度,元素含量用式(1)求出。无标准样品时,计算机根据仪器软件中的“典型相对灵敏度因子”自动计算出各元素的质量分数;有标准样品时,需通过在与被测样品相同的分析条件、离子源结构以及测试条件下对标准样品进行独立测定获得相对灵敏度因子,应用该相对灵敏度因子计算出各元素的质量分数。

3 试剂与材料

除非另有说明,分析中所用的试剂均为优级纯;所用的水为一级水。

3.1 硝酸(1+1)。

3.2 铜标准样品,被测元素质量分数在 $50\ \mu\text{g}/\text{kg}\sim 500\ \mu\text{g}/\text{kg}$ 之间。

3.3 仪器背景监控样品,被测元素质量分数低于被测试样的10倍以上。

3.4 氩气(纯度 $\geq 99.999\%$)。

3.5 氮气(纯度 $\geq 99.99\%$)。

4 仪器

4.1 高质量分辨率辉光放电质谱仪,中分辨率模式下分辨率可达 $3\ 000\sim 4\ 000$,高分辨率模式下分辨率可达 $9\ 000\sim 10\ 000$ 。

4.2 测定同位素及分辨率见表1。测定时要求同位素 ^{63}Cu 的谱峰强度不小于 $5\times 10^9\ \text{cps}$,峰形符合分辨率要求。